

パワーデバイスの最新動向 ～マーケット動向からデバイス開発・製造技術の現状～

(株)インテリジェント・コスモス研究機構では東北経済産業局と連携し、東北地域企業の次世代デバイス産業分野への市場参入促進と震災復興に向けた地域の取り組みへの多角的な支援を目的として「次世代デバイス産業等創出事業」を実施しております。

その事業の一環として、「次世代パワー・アナログ・センサデバイス研究会」を設置し、今後の技術動向をとらえるために先進的な技術情報を大学等の研究機関や企業から提供していただく場として、オープンセミナーを開催致します。今回は特にパワーデバイスに焦点を絞り、パワーデバイスのマーケット及び製造装置も含めた技術動向についてご紹介いただきます。新たなビジネスチャンスを掴む絶好の機会ですので、ぜひご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

日時：平成24年10月24日(水) 14:00～16:45

会場：ホテルモントレ仙台 3F 翠鳴館

(〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目1番8号、電話：022-265-7110(代))

定員：70名 (定員になり次第締め切らせていただきます)

参加費：無料

オープンセミナー

14:00～16:45

□主催者代表挨拶 東北経済産業局 (14:00～14:05)

【基調講演】(14:05～14:55)

■(仮)「SiC market and industry status:How to find its way between Silicon and GaN」

Yole Development ジェネラル・マネージャー 片野 豊 氏

【技術講演】

■「次世代パワーデバイス GaN の特徴と発展性」(15:05～15:40)

株式会社富士通研究所 基盤技術研究所 先端デバイス研究部 部長

兼 富士通セミコンダクター株式会社 パワーデバイス事業部 デバイス開発部 担当部長

工学博士 渡部 慶二 氏

■「重要性が増す SiC エピタキシャル成膜技術」(15:45～16:20)

東京エレクトロン株式会社 新製品企画本部 新製品プロモーション部 部長 及川 拓 氏

講師とコーディネータによる対談と質疑応答

16:25～16:45

【対談者】コーディネータ 田中 舘 寿一 氏、コーディネータ 佐々木 政司 氏

ご講演の内容を受けて、分かりにくかったこと、質問しにくいようなことも、ダイレクトに講師に問いかけていただき、噛み砕いてご解説いただきます。

【主催】東北経済産業局、株式会社インテリジェント・コスモス研究機構

◇お問合せ先：東北経済産業局 地域経済部 情報・製造産業課(担当)松本 TEL 022-221-4903

◇申込み方法：別紙1の申込書に、必要事項を記載のうえFAXまたはメールでお申し込みください。

◇申込み期限：平成24年10月17日(水)17:00まで(定員になり次第締め切らせていただきます)

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構(担当)山田・舘山 TEL 022-279-8811

「第2回次世代パワー・アナログ・センサデバイス研究会オープンセミナー」 申込書

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 館山行き

FAX : 022-279-8880、 メール : tateyama@icr-eq.co.jp

10月17日(水)までFAXまたはメールでお申し込みください
(定員になり次第締め切らせていただきます)

企業団体名	
【連絡ご担当者】	※ご記入いただいたメールアドレスへ受付完了のご連絡を差し上げます。記載ない場合はご連絡を省略させていただきます。
所属・役職名	
お名前	
ご住所	
TEL/FAX	
メールアドレス	

【参加者名】 ※下記へ参加される方の所属・役職名・お名前をご記入ください。

所属・役職名	お名前

※申込書に記載頂いた個人情報は、本イベントに係る事務連絡と参加者の確認のため及び
東北経済産業局・株式会社インテリジェント・コスモス研究機構からの各種情報提供に活用させていただきます。



【日 時】

平成 24 年 10 月 24 日 (水)

14:00~16:45

【会 場】

「ホテルモントレ仙台」

3F 翠鳴館

〒980-0021

仙台市青葉区中央 4 丁目 1 番 8 号

TEL 022-265-7110 (代表)

※ホテルには有料駐車場がございますが、台数が限られております。なるべく公共交通機関をご利用ください。